



自动抛光机 AP 250



简介

AP 250 可同时无缝抛光四个薄片。其电机转速（50-600RPM），可进行多种抛光程序，包括最后的用氧化抛光悬浮液的抛光步骤。其抛光时可选抛光布和磁性抛光盘。承载薄片的套筒是由耐腐蚀材料制成。套筒是被有力的，低压的 DC 电机驱动，其可提供足够的扭矩，使其上的四个荷载套筒都能同时以 10RPM 进行旋转。套筒对薄片的压力是均匀且可单独调节的，最大可放置 800g 的载重。四个套筒所适应的岩样尺寸为 30x45mm/1x1.5”/60x45mm/1x3”。

参数

转速：10-600RPM
岩样尺寸：30x45mm/1x1.5”/60x45mm/1x3”
抛光盘直径：250mm
尺寸：526x589x380mm
重量：50kg
电源：220V，50/60Hz

特点

低转速无振动
快速有效清洁
可制备 1-4 个岩样，且每个配有 200g 的载重
4 个套筒可适应多种几何尺寸的岩样
循环时间及转速可调